⑩公開特許公報 (A)

Olnt. Cl.²H 01 L 21/92

識別記号 〇日本分類 99(5) C 1 庁内整理番号 ③公開 昭和54年(1979)10月5日 6741-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

のフリップチップ素子

刈谷市昭和町1丁目1番地 日

本電装株式会社内

②特 願 昭53-36469

①出 願 人 日本電装株式会社

②出 願 昭53(1978)3月29日

刈谷市昭和町壱丁目壱番地

の発 明 者 川本和則

BEST AVAILABLE COPY

•

1 晃明の名称

フリップチップ菓子

2 特許請求の範囲

本発明は、ハイブリッドIC等のフェイスダウンボンデイング用フリップチップ素子の半田付用金属パンプの構造を改多し、半智りや耐久性の向上を得よりとするものである。

従来単知のフリップチップ電子の間収は、金属 着により煮子内垢の配差を行つたプレーナ型煮子 の上面に、絶象器を形成し、情紀金属配験者上に ある宿紀絶母暦の一部を選択的に除去して陥口部 を設け、その前口部上に外部取出し電極となる半 田付可能な金嶌パンプを蒸着、メマキ法等により 形成していた。またパンプ下の前記絶縁層として は、CVD法文はスペッタ法等により生収された SiUェ模が多用され、また金属パンプとしては、 単一種根で構成されることはむしろ稀で、金属バ ンプの最下層として、蒸磨、またはスパッタ法で 形成した中間金属層を殺け、和紀金属パンプと前 記絶受層との機械的な接着力を増したり、前記金 属パンプと前記記線用金属層との間で熱処理工程 の際生じる金属間の反応を防止したりしている。 またパンプ上層は、例えば鋼のように半田付可能 左金属層をメッキで構成することが多い。 このよ りにしてパンプを形成された半導体業子は金属層 聞せたは絶縁者、金属権間の接着力を増す為に、 または層間に坐じている崎部的左内部応力を要和

する為にアニールと呼ばれる希色理を行う。他方、 射熱性絶象複階層を用いてチップ表面を保養した ポンティングパッドを有する半導体電子の構成法 も従来着知の技術である。

タファタの発生は絶縁層の構成方法によつて具 るが、従来可知の方法ではCVD SiO 2 キス パッタSiO 2 が参用されている。CVD SiO 2 を用いる場合は工程は容易であるが、タファタに

対して何く、パンプ下潜金属を蒸増するときの差 板独略屋皮とかアニール工程での瓜皮を十分なだ 付高くできなかつた。またスパプタSiUェを甩 いる場合は、耐クファク生はCVD SiOz と比べ ると改長されるか、スパッタ工程では加速された 粒子がウェハーをたたくみによく知られているス パッタグメッジを生じる。このグメッジなパイポ りMUS煮子の噂値を変化する。 Cのダメッジを 戸町正 随復するにはアニール最度を高くする必要があり、 組局、パンプ下の絶象層や、8 i 表面にクラック を生じた。またある場合はタラックを生じるまで に至らなくても応力による馬部盛のみ、電子の内 都配職用金属とパップ下部の金属間との合金の生 歳が局部的に大きくなり、望ましくない大きなぜ 気を抜きるつ合金層を単皮したりした。

他方、耐感性絶縁問題を用いて表面を保護したポンテイングパッドを有する半導体電子の従来 電知の間或にかいては、パッド部上の問題層をエッチング能会することが必須であり、結果この質

域は外部に露出した構造となる為に耐速电テスト でポンデインダパッド感が腐態新継するという数 会的名称を有している。

ところで、このような用途に利用できる機能としては、少なくとも金属パンプを構成するに足る金属と組み合されたとき耐熱性(通常400°C以上)があり、金属との普着力も強く(通常100 ロ/ ロ以上)、半導体業子の表面保護としても良くなければならない。また、このような構成とすることにより、耐熱性機能の傾口部は金属パンプ

の早い着で使われるみ、前口部付近の配場用金属 者は外唱と運転され、外囲気によつて質値される こともなくなるわけである。

以下本语明を因此示す実施例により具体内に説 **州する。まず本名明を実施したフリフプチップ名** 子のパンプ語の新面を第1選化示す。半導体基体 コン基板11妻面を、地乗器であるシリコン領化 腺(Si0g)13が第1の間口部であるコンタ タト部13a以外を使つてかり、その上に全馬紀 後目としてアルミ配装14がある。Cの上にポリー イミド湯増贈の一曲であるPIQ増15があり、 その上に中間金属層としてタロム着16、及び網 着17 があり、さらにその上に網パンプ増18 が ある。Cの構成において本実施例ではアルミ配験 14の準さは1.5 m、アエQ機関制15の準さは 3 月、 クロム 曜 1 6 の 単 さ は 0.3 月 、 網 曜 1 7 の 厚さは 0.5 月、 銅パンプ層18の厚さは40月と した。

次に、このようなフリップチップ電子の構成方

法を第2型によつて説明する。 第2週以に示す如 く、拡散層12、ショコン酸化調13、アルモ配 誰14からなる半導件基件は従来の胃知の方法で 容易に構成で主尊に取明しない。Cの基体の上に 第2国国に示す如く、液状のPIQ機能をスピン ナーKよつて歯布し、タエハを350°Cでもつ て20分加熱してPIQ場間を硬化させ、約3ヵ の歩さのPIQ増15を希皮する。 その上にホト P I Q #15 ンタ度を用いてパンプ をヒドラジンを合むエフチ 2字類) 機成個所15aのみを選択的にエフチング降去し た後、ホトレジスト號を除去液(J 1 0 0)を用 いて筆虫する。そしてCのウェハ表面に同一真空 下で追続してタロム、餌を蒸着し各々 0.3 月、0.5 - 、 μの果さの着16.17を作る。

次いて、第2回(C)に示す如く、パンプ系成 領域以外をホトレジスト(OMB)の2月の用19 で優い網メッキする。この網メッキによるパンプ 用18は40月とした。そして輸去液でホトレジ スト19を除去し、まず網エッチング液にウェハー 次に、パンプの構成方法の評価としては、①パンプの表別強度があること、②発処理工程(アニール工程)にかいて応力が夕まく、機存至も緩和され、結果としてパンプ下にかける絶感習のテラック、又はシリコン制れ、又は遊による金属語の局部的ま合金化の増進がないこと、②PIQ書15

がアニール工程の際により分解又は劣化しないで と、④ 承全体として耐久性がよいでと、等が考え られる。

まず①の要着強度は、PI以増15と硫化シリ コン暦13か500年/世、PIQ種15とタロ 上周16 #600 時/世以上、PIQ用15とア ルミ配装着14か550年/は、ナロト乗16と アルミ記載着14、及びタロム増16と病用17 が各々600甲/雌以上あることが確認されてい る。これは電磁装置に用いる鉛半田の引張り強さ 400~600年/山にほど匹敵し、実用上十分 た強度を有するといえる。次に、国の無的な応力 に関しては、複雑は温度が高くなれば一般に軟化 して理性が増し、応力の緩和作用が働き、PIQ 層15-金属層階の応力を吸収するのみでなく、 金属層間、金属層一酸化シリコン質同等の変形、 仲継がPェQ層に向つて起りあくこの部分の応力 も最和する。結果として、従来用いていたCVD 又はスパッタによる810ェでは避けられなかつ た広力又は歪みによるクラック等が背無となつた。 また③PIQの耐熱性はそれ自見では450~500°Cあることが知られている。しかし、ある種の金属と要替した状態では触媒作用が生じ耐熱性が劣化することがある。この触媒作用はギブスのエネルギーが100Kcal/MoL 以下の金属に対して現れ、本境範囲のアルミニウム、クロムは各々380Kcal。260Kcal/NoLであり、耐熱性の劣化は超らない。使つて、本実場例のように410°Cの熱処理にかける耐熱性は十分ある。

次に、②電子の対久性、耐趣性に関しては、よく知られているようにPIQは極めて優れたパシペーション効果があり、電子特性の変勢防止で、CVD SiOx スパッタSiOx よりよい。さらに、PIQ の優れたパシペーション効果に加えて、従来のポンディング方式による電極取り出しを行う半導体 電子にかいては、ポンディングパッド部のPIQ を除去するみに、耐震試験にかいてこの個所が質性新娘する致命的欠陥がるるが、本実施例のよう

\$

ドバンプによつて電極取り出しを行うと、電極部付近にかいてもパンプ下の中間会域層がPIQと受信され、さらにパンプは40月の厚さを育するみ、電極の環境断議も起りにくい。即ち、本発明になるフリップチップ電子は電子表面がPIQ又はパンプにより完全に外部と適断され、非常に良い耐久性、耐湿性をもつ。

近にかいても背記した電極下部の中間金属層が影響と密撃して暴成されてかり、チップ表面は電極取り出しるに渡つて外部と連新され、優れた影響

4 図面の簡単な説明

境性を有する。

第1回は本発明フリップチップ電子の一等施例を示す新面図、第2回(A)、(B)、(C)、(D)は本発明業子の製造工程の一例を示す工程図、第3回は本発明業子の他の実施例を示す新面図である。

11…半導体基体をなすシリコン基板。12… 不純物層をなす拡散槽。13…シリコン酸化溴。 14…全属配線層をなすアルミ配線。15…耐無 性絶最複胞層をなすPIQ樹脂層。16.17… 中間金属層をなすクロム層。鍋層。18…金属パンプ層をなす網パンプ層。

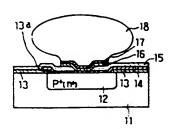
> 特許出版人 日本電接株式会社 代表者 平寿 失

パッド下のPIQ層15の遺性変帯は最小であり、 パッド部と下部記録間のショートやパッド下部記 硫の変形が超らない。

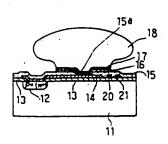
以上述べたように本今機は、フリップチップ業ス字訂正子のパンプ部を構成する場合に、チップ内部記載
全異層の上に耐熱性のある絶最機関層を用い、さらの上に半田付可能な金属層を投け、さらにその上に半田付可能な金属パンプロの上に半田付可能な金属の上に乗りまる。
とき物徴としている。さらに、チップ内部記載金属の単純色最初の配換を表でしている。
のような材料の組合せとなっていることを物徴をいような材料の組合せとなっていることを物徴とする。

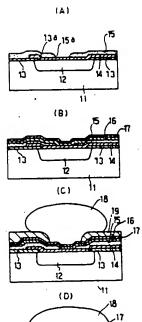
前記のような構成とすることにより、パンプを 形成した後の熱処理工程において、発展技事のほ いによつて生じる内部応力を問題者に、収収者和で、 字紙入 主、結果として絶象者やショコン表面に生じるタ ファナの発生や、具常な金銭間の増進拡散の発生 を防止できる。またチャプ表面はパッシベーショ ン物長の優れた絶象機器身が使い、かつ電気部付

第 1 风



第3日





の発生のなかできた。このはのできませんというなから、20mm あんできなからなるからないない。 このはのできない 10mm できない 10mm でき